矽谷热 迎接高科技文化的来临



作者: 罗吉斯, 拉尔森合著; 陈怡蓁, 朱家一合译

出版社: 经济与生活出版事业股份有限公司

出版日期: 1984.09

总页数: 426

说明: 登录教客网(https://www.jiaokey.com/book/detail/10520143.html) 查找全本阅读方式

矽谷热 迎接高科技文化的来临 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/1052 0143.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10520143.html

书名: 矽谷热 迎接高科技文化的来临